

第 31 回電解プロセス研究会および第 111 回委員会

主 催： 電気化学会 電解科学技術委員会
日 時： 2020 年 9 月 23 日 (水) 13 : 30 ~ 17 : 00
場 所： オンライン開催 (Live 動画配信と質疑応答)

プログラム：

- (1) 13:30 - 14:20 京都大学 安田 幸司 先生
「シリコン製造ならびに希土類リサイクルへ向けた新規な熔融塩電解法」
- (2) 14:20 - 15:10 産業技術総合研究所 朝日 将史 氏
「有機物修飾による白金系触媒の酸素還元活性向上の試み」
- (3) 15:20 - 16:10 東芝エネルギーシステムズ株式会社 長田 憲和 氏
「高熱水蒸気電解 (SOEC) システム実現に向けた取り組み」
- (4) 16:10 - 17:00 大阪府立大学 岡本 尚樹 先生
「電気化学的手法を用いた硫化物半導体材料の合成」

◎ 参加申込締切：

9 月 16 日 (水) までに E-mail にて denkai@electrochem.jp までお申し込みください。

◎ 参加費：

電解科学技術委員会委員・学生は無料。
電気化学会会員：2,200 円 (税込)
非会員：5,500 円 (税込)
事前申込をお願いします。
事前申込された方を対象に視聴方法とご入金についてもご案内もします。

◎ 参加申込・連絡先

〒240-8501 横浜市保土ヶ谷区常盤台 79-5
横浜国立大学 大学院 工学研究院 機能の創生部門
電気化学会 電解科学技術委員会事務局 松澤 幸一
TEL 045-339-4022, FAX 045-339-4024

URL <http://denkai.electrochem.jp/>, E-mail denkai@electrochem.jp